CERTIFICATE OF MAILING BY FIRST CLASS MAIL (37 CFR 1.8) Applicant(s): Yoshinori NISHIWAKI et al.			Docket No. 2002JP314D
Serial No. 10/532,364	Filing Date April 20,2005	Examiner To Be Assigned	Group Art Unit To Be Assigned
Invention: CHEMICALLY AMPLIFIED POSITIVE PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION			
SEP 2 3 2005			
I hereby certify that this JP 58-114031 - 10 Pages			
(Identify type of correspondence) is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: The			
• .	nts and Trademarks, Washington		September 21, 2005 (Date)
MARIA T. SANCHEZ (Typed or Printed Name of Person Mailing Correspondence) (Signature of Person Mailing Correspondence)			

Note: Each paper must have its own certificate of mailing.

(19) 日本国特許庁 (JP)

11 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58—114031

60Int. Cl.3 G 03 C 1/72 1/71 5/00

識別記号

庁内整理番号 7267-2H 7267-2H 7267-2H

砂公開 昭和58年(1983)7月7日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 10 頁)

匈レリーフ像の製造法

20特

昭57-225134

22出

昭57(1982)12月23日

優先権主張 図1981年12月23日図西ドイツ

(DE) @P3151078.7

⑫発 明 者 ハンス・ルツケルト

ドイツ連邦共和国ヴィースバー デン・エルプゼンアッカー21

⑪出 願 人 ヘキスト・アクチエンゲゼルシ

ヤフト

ドイツ連邦共和国フランクフル

ト・アム・マイン80

砂復 代 理 人 弁理士 矢野敏雄

明

1 発明の名称

2 特許請求の範囲

レリーフ像の製造法

- 1. 層キャリヤおよび、主成分として、
 - a) 酸により分解可能な最低1つのC-0-C結合を有する化合物、
 - b) 照射鶴光せる際に強酸を生じる化合物、 かよび
 - c) 水に不容でアルカリ水溶液に可容を結合

を含有する感光層より成る感光材料を像によ り終光し、かつ非像位置を現像液で洗除する ことによりレリーフ像を製造するに当り、こ の材料を像による解光後に高められた温度に 加熱し、冷却し、その後に全面的に照射しか つその後に像により誰光されなかつた層部分 を洗除することにより現像することを特徴と するレリーフ像の製造法。

この材料を、80~150℃の温度に加熱

することを特徴とする、特許請求の前囲第1 項記載のレリーフ像の製造法。

- 3. この材料を1~30分加熱することを特徴 とする、特許請求の範囲第1項記載のレリー フ像の製造法。
- 4. 酸により分解可能を化合物(a)として、オ ルトカルポン酸誘導体、アセタール、エノー ルエーテルまたは N - アクリルイミドカーポ ネートを使用することを特徴とする、特許請 求の範囲第1項記載のレリーフ像の製造法。
- 5. 結合剤(c)としてノポラックを使用すると とを特徴とする、特許調求の範囲第1項記載 のレリーフ像の製造法。
- 6. 感光層が、付加的に、 総合剤(c)と異なる 溶解特性を有する般低1種の樹脂を含有する 材料を使用することを特徴とする、特許請求 の範囲第1項記載のレリーフ像の製造法。
- 7. 非像位置をアルカリ性の現像剤水浴液で洗 除することを特徴とする、特許請求の範囲第 1 項記載のレリーフ線の製造法。

- 8. 脳キャリヤおよび、主成分として、
 - a) 酸により分解可能を最低1つの C O C 結合を有する化合物、
 - b) 照射醇光せる際に強酸を生じる化合物、 および
 - c) 水に不溶でアルカリ水溶液に可容な結合

像することを特徴とするレリーフ像の製造法。
9. 第1の像緒光する際の原稿として、第2の 解光用の原稿を使用しかつこれを部分的に被 覆することを特徴とする、特許請求の範囲第 8項記載のレリーフ像の製造法。

3 発明の詳細な説明

本発明は、層キャリャおよび、主成分として、

- a) 酸により分解可能を最低1つのC-O-C 結合を有する化合物、
- b) 照射端光せる際に強酸を生じる化合物、 か トパ
- c) 水に不溶でアルカリ水溶液に可容な結合剤を含有する感光層より成る感光材料を像により 磁光し、かつ非像位確を現像液で洗除するレリ - フ像の製造法に関する。

前述の方法およびとの場合使用される感光性 材料は公知である。この材料が終光用原稿のポッチプ複写を生じる、すなわち層の終光位置が 現像剤に可容である。このようなポッチプ作用 性の材料は、米国特許明細書第3779778号。

回第4101323号、同4189323号、西ドイツ 国特許明細書第2718254号かよび欧州特許公 開明細書第6626号、同第6627号かよび同第 22571号に配載されている。これら材料を餌 光せる際に、化合物(b)の光分解により酸が生 じ、この破が化合物(a)のC-O-C基の分解 を惹起し、従つて結果として感光層の鶴光部分 が現像剤に可容になる。

類似の方法が、西ドイツ国特許明細書第

本発明の裸題は、一般にポジチブ作用性の感光材料を使用しネガチブ複写を製造するための、公知の反転法と比べ高い感光度および簡単な実施を可能にする反転法を提案することである。

本発明は、特許請求の範囲第1項の上意概念 記載の方法に関する。

本発明による方法は、感光材料を、像により

路光した後に高められた温度に加熱し、冷却し、 その後に全面的に照射しかつその後に優により 路光されなかつた層部分を洗除することにより 現像することを特徴とする。

照射解光せる際に有利に強敵を形成ないしは 離脱する感光性成分としても、多数の公知の化 合物および混合物、例えば、ジアゾニウムー、 ホスホニウムー、スルホニウムーおよびョード

ニウム塩、ハロゲン化合物、 o - キノンジアジド-スルホクロリドおよび有機金属 - 有機ハロゲン化合物が適当である。

ジアゾニウム塩に挙げられるのが、ジアゾタイプで公知の、利用可能な吸収帯 300~600 nmを有する化合物が挙げられる。有利なのは、塩茶性の遺換分を含有しない化合物である。

一般に前記オニウム塩は、その有機容剤に可容を塩の形で、もつばら硼弗化水素酸,六弗化 (第一、六弗化アンチモンーおよび一砒酸のよう な錯節との沈殿生成物として使用される。

また、ポジチプ作用性のo-キノンジアジドのスルホン酸ハロゲニドが使用されることができる。

原則として、ハロゲンを含有する感光性の、かつハロゲン化水素を形成する化合物としては、 光化学的なラジカル開始剤として公知の全ての 有機ハロゲン化合物、例えば、1つ以上のハロゲン原子を炭素原子または芳香族環に有するものも使用可能である。例えばこれらは、米国特 許明細書第3515552号、同章3536489号かよび同第3779778号、西ドイン国特許明細書第2610842号かよび西ドイン国特許公開明細書第2718259号かよび同第2243621号に記載されている。

開始剤の量は、同じくその化学的特性およびコンパウンドの組成に応じ極めて異なつていることができる。有利な結果は、これが、全固体分に対し約0.1~10重量が、有利に0.2~5%で得られる。殊に、厚さ10μmを上廻る複写層には、相対的なわずかな酸供与体を使用することが推奨される。

有利にさらにこれらコンパウンドは、 有利に不水路性の、 有機溶削に可溶なポリマー結合剤を含有する。 略光せる被写層の現像液として有利にアルカリ水溶液が使用されることができ、 これが有機溶剤をベースとする現像剤と比べ有利であるので、 とくに、アルカリ水溶液に可溶または少くとも影問可能である結合剤が有利である。

不水器性結合剤の種類とむは使用目的に応じ 混なつていてよく;有利に全固体の分替は30 ~90、殊に有利に55~85重盤をである。

さらに付加的に、水溶性あるいはまた不アルカリ溶性であつてもよい無数の他の樹脂が一緒に使用されることができ、これらは例えば、ポリピニルアセテート、ポリウレタン、ポリアクリレート、ポリピニルエーテルおよびポリピニルピロリドンであつて、これらはコモノマーに

最後に、さらに感光性コンパウンドには、可容性の、あるいはまた微粉末状の分散性着色剤 並びに使用目的に応じUV吸収剤をも添加されることができる。着色剤として、とくにそのカルビノールペースの形のトリフェニルメタン着色剤が殊に有利であると実証された。

厚さ10μm以上の層の有利なキャリャはプラ スチックフィルムであり、これがこの場合転写

層用の一時的キャリャとして使用される。この ために、および潜色フイルム用にポリエステル フイルムが有利である。約10μm 厚を下廻る層 のための眉キャリャとして、もつばら金属が使 用される。オフセット印刷版用に使用されるこ とができるのが:機械的または質気化学的に粗 **顔化および場合により陽極処理され、これにさ** らに化学的に、例えばポリビニルホスホン酸、 シリケートまたはホスフェートで前処埋されて いてもよいアルミニウム、さらに最上層として Ca/Crまたは実鍮/Crを有する多層金属板であ る。凸版印刷版のために、本発明による層が、 亜鉛-またはマグネシウム板並びにその、1段 エッチング法用の普通市販の微結晶合金、さら に ポリオキシメチレンのようなエッチング可能 なプラスチックに 施こされることができる。 凹 版-またはスクリーン印刷版のために、本発明 化よる悩は、銅-ないしはニッケル面へのその 良好な付者性および耐エッチング性により適当 である。问じく、本発明によるコンパウンドは ホトレジストとして使用されることができる。

とのコーチングは、 直接にまたは、 一時的キャリヤからの乾式層転写により、 片面または両面に銅層を有する絶縁板より成る導形板材料、場合により接着助剤により前処理されたガラスーまたはセラミンク材料、 かよび珪素 - 、 飲化珪素 - なよび選化珪素 ウェーハへ行なわれることができる。

コーチング後の乾燥のため、常用の装置および条件が承継されてもよく、約100℃および 短時間に120℃までの温度が感光度の低減なしに許容される。

像による純光に、常用の複写装置、例えば登 光灯、キセノンパルス灯、ハロゲン化金属ドー プせる高圧水敏蒸気灯むよびカーボンアーク灯 が使用されることができる。また純光は、レー ザーのコヒーレント光で行なわれることができ る。本発明の目的に適当なのは、出力調節され た短波長レーザー、例えばアルゴンレーザー、 クリプトン・イオンレーザー、染料レーザー よびへ リ ウ ム - カ ドミウ ム レ - ザ - で あり、 これ ら は 3 0 0 ~ 6 0 0 nmを 放射する。 この レ - ザ - 光 が、 所定 プ ロ グ ラ ム の 猫 般 - お よび / また は 走 査 運動 に よ り 制 御 さ れ る。

電子線を使用する照射がもり1つの作像法である。この場合、太陽光に対しわずかに感性または全く不感である酸供与体をも使用されることができる。

像による照射ないしはば光後に、材料が後続の中間処理なしに加熱される。この加熱は、照射、対流により、加熱面、例えばローラを使用する接触により、もしくは不活性の液体、例えば水の加熱浴中への浸液により行なわれることができる。温度は、80~150℃、有利に100~130℃である。コンパウンドは、このような温度に、未び光の特性が著るしく変動することなく耐えられる。加熱時間は、熱作川の種類に応じ極めて異なつている。熱以体により伝達する場合、これは一般に5~30分、有利に5~20分である。赤外線連続照射

装置を使用する場合、 障い層ですでに 1 ~ 2 分の滞留時間で十分なこともある。

加熱しかつ冷却した後、なお感光性の臀部分を完全にその光分解生成物へ変換するため、感光層に全体的終光を施こす。 有利にこの後終光は、像露光に使用されたと同じ光原下に行なわれることができる。

であるとの結論が得られる。

本発明による方法が有する利点は、液体を使用する付加的な処理工程も、特殊な組成の感光材料をも必要としたいことである。従って、鍛分解性の化合物をベースとする常用のポジチブを大は、方ができる。唯し、所望によりポジチブをたけ、力ができる。唯し、力ができる。原稿をしの後端光が、最も簡単に再びできる。原稿をして、最近にある。

この方法は、ポッチプ材料の公知の大きい解像力をネガガルの製造にも利用することを可能にする。。-キノンジアジドをベースとするポッチプ材料を使用する公知の反転法に対するもう1つの利点は、本発明による方法で使用される材料の大きい感光度である。従つて、大きい解像力むよび層厚を有するネガチブ複写をも得られることが可能である。

本発明による方法で使用されるコンパウンド

の光反応が。 - キノンジアジド層と全く異なる 機構に基づくので、 酸分解性コンパウンドが類似の方法でネガ像に加工され うると期待することはできなかつた。 なかんずく、 このコンパウンドが簡単な操作工程の適用下に相応する結果を生じうるとは期待できなかつた。

以下に、本発明を実施例につき詳述する。突

施例中、パーセンテージおよび日比は、別記しない限り重用単位である。

例 1

片面を針金プランにより機械的に粗面化した アルミニウムに、

ドイン 工業 規格 D I N 5 3 1 8 1 号の 毛管 法による 軟化点 範囲 1 0 5 ~ 1 2 0 ℃ を有する クレゾー ルホルムアルデヒドーノボラック 7 重畳 部、

2 - ナフト - 2 - イルオキシ - 5 , 5 - ジメチル - オキサゾール - 4 - オン2 重量部

2 - (4 - エトキシーナフト - 1 - イル) - 4. 6 - ピス - トリクロルメチル - s - トリアジン 0.1 重量部、

4 - ジェチルアミノ - アゾベンゾール

0.1 重曽部をエチレングリコールモノエチルエーテルおよびプチルアセテート (4:1)より成る溶剤混合物 9 ().8 重量部中に溶解して成るコーチング色液を施こしかつ

乾燥した。得られた眉の厚さは、 2 9 / ㎡の層 重量に相応した。

乾燥後に、ポジチブ原稿下に嬉光し、水酸化ナトリウムを添加することにより、p11126に 調節した35年の燐酸三ナトリウム溶液で現像 し、水で洗浄し、かつ最後に15燐酸で払拭することにより印刷準備した。

同じ材料の他のサンプルを、ネガチブ原稿下には光し、引続き10分100℃に加熱し、かつ原稿なしに同じかまたはそれよりも長い時間後光することによりネガチブ印刷版として加工した。同じ現像剤で同じ時間以内に現像した場合、原稿の反転候が得られ、これを印刷するため同じく印刷インキで処理した。こうして得られた反転版は、ポジ版と比べ、オフセント印刷機中で平均約20%だけ大きい耐刷力が得られた

類似の結果が、分解性化合物として前記オキサプロンの代りに同じ盤の2-(4-ペンジルオキン-フェノキン)-8-メチル-1.3-ペ

ン ツォキサ シン - 4 - オンを使用した場合に得 られた。

例 2

エッチング - および電解条件用のポジ乾式レジストを製造するため、以下の溶液を製造した。 メチルエチルケトン 6 1.2 重量部、例1 に記載せるノポラック 2 0 重量部、

フェノールボルムアルデヒドーノボラック(ドイン工業規格 D 1 N 5 3 1 8 1 号による融点範囲 1 1 0 ~ 1 2 0 C) 1 8 7 重畳部および、トルオールジイソシアネート 3 モルおよびトリメチルロールプロペン1 モルより成る付加生成物 6.5 6 出版的より成る反応生成物 1 0 重量部、2 - エチルー 2 - メトキシメチルー 1 , 3 ープロペンジオールより成るビスー(5 - エチルー5 - ノトキシノチルー 1 , 3 ージオキソランー2 - イル)エーテル 4.5 重量部

」、3 - ピス- (3 、4 - ジヒドロナフト - 2 - イルオキシ)プロパン 4.0 重量部、 2 - (4 - (2-エトキシ - エトキシ) - ナフト - 1 - イル) - 4 , 6 - ピス-トリクロルメチ ル - s - トリアジン 0.2 重量部、

クリスタルパイオレツトペース. 0.05重量部。

このものを、 2 軸延伸しかつ熱固定した 2 5 μm 厚のポリエチレンテレフタレートフイルム にコーチングし、乾燥し、かつ 1 2 μm 厚のポリプロピレンカバーフイルムを、均質な厚さのレジスト層がこれら 2 つのフイルム間に得られるように積層した。

カパーフイルムを除去した後、皆通市版の積層装置中で、これら2枚のレジストフイルムを除生下に、スイッチの接点パネ製造用の真鍮を対ランクの両面へ積層した。冷却し、キャリヤフイルムを除去しかつ乾燥面中で80℃で短時が少トの形の合间の原稿組を使用しまずポンチグにないでネガチブに解光した。ネガチブに解光せる版を、「ルランプを有する連続搬送炉中

で約10分130℃に加熱し、冷却後に両面を・原稿なしに後端光し、かつわずかな時間後に、ポジチブ端光せる版と一緒に、

理的ナトリウム×水9 2.67 重量部、 構設三ナトリウム×水12 1.71 重量部、 構設一ナトリウム 0.17 重量部、 0.17 重量部、 および 0.17 重量部、 完全脱塩水 95.45 重量部、 より成る現像剤器液が装塡された噴鰯現像装置 中で現像した。アルカリ性の現像剤残分を洗除 した後、同じ外観の2つの版を、普通市版の塩 化鉄(川) 密液で、平滑な側面にエッチングされ るまで両面エッチングした。

こうして得られたスイッチ部材は、パネ条片の巾および周縁品質の点で完全に同じであり、 チナナ このことが、直接ポジチブに加工せるポジ層と 比較し反転層の複写品質および耐エッチング性 を保証した。

69 3

大きい集積密度のマイクロエレクトニクス回

中で乾燥した。冷却しかつ所定の室内気候へ、 問題した後、 ウェーハ密瘤館光装置中で、 解像力のテストパターンを有する普通市販のクロムマスク下に 200ワット高圧水銀灯で1秒 総光した。 25℃で1分、 例2に記載せる、 但 し完全脱塩水で1:1に稀釈した現像剤の運動 する溶液中で現像した。 原稿のポジチブ像が得 られた。

 路部材を製造するため、市販の、例えば普通に製造され研磨されかつ表面が 0.2 μm 厚の SiO₂ 層に酸化されたシリコンウェーハに、以下のポジチブホトレジスト溶液をコーチングした。

エチレングリコールエチルエーテルアセテート、プチルアセテートおよびキシロール(8:1:1)より成る溶剤混合物 7 () 重量部中に、例1に記載せるノボランク 1 9 重量部、トリエチレングリコール・ピスージフエノキシメチルエーテル 9.5 重量部、2 - (4 - エトキシーナフト-1 - イル) - 4,6 - ピスートリクロルメチルーs - トリアジン 0.2 重量部、

低粘度のポリエチルアクリレート(プレキンソル(Plexisol)B 5 7 4) 1.3 重量部を解解しかつこの溶液を 0.5 μm フイルタにより沪過した。この溶液を 9 0 0 0 回転/分で回転塗布した際に約 1.2 μm 厚のレジスト層が得られ、これをさらに 1 0 分 9 0 ℃で空気が環面

よび鮮鋭なレジスト級の利点を使用することが できる。

例。

電解法により粗面化しかつ陽極処理せるアル ミニウムより成るアルミニウム板に、

例1の場合と同じノポランタ 2重量部、 オルト嬢酸トリメチルエステルと1,2,6 -ヘキサントリオールとより成るオルトカルポン 酸エステルポリマー 0.4 重量部、

例2 に記載せるs-トリアジン 0.13 重量部、

クリスタルバイオレットペース 0.007重量部 / より成る 2.2 μm 厚の層を設けた。 この層を、 レーザー解光装置(米国在エオコム社のレーザ ライト(登録商標名)150R型(Laserite 150R der Eocom Corp. USA))中で アルゴンイオンレーザーを使用し6 mJ/cmlで 像により照射した。配録速度を変更することに より、層変更による感度を調べた。解光せる層 部分を、2分以内に、

特開昭58-114031(8)

メタ珪酸ナトリウム×水9

5.5 重量部、

燐酸三ナトリウム×水12

3. 4 重量部、

燐酸ーナトリウム(無水)

0.4 重量部、

完全脱塩水

9 0. 7 重量部、

より成る現像剤で除去した。

未露光の像部分を油性インキで着色すること により、レーザー痕をさらに明瞭に浮出させる ことができる。

同じ板を使用し、これをレーザー照射後に常用の赤外線連続搬送加熱装置中で最低 9 0 ℃に加熱 し、その後に全面を被写ランプ下に後露光しかつ 最後にポッチプ板と同じ方法で現像することにより反転加工を実施した。

例 5

この実施例は、以下のホトレジスト溶液を使用し、織物印刷用のニッケル輪転ステンシルを 選鋳法により製造することができる方法を示す。 ノチルエチルケトン 40重量部、 エチレングリコールエチルエーテルアセテート 15 重量部、

ジェチレングリコールモノエチルエーテル

5 重量部、

例1の場合と同じノポラック 28重量部、

ポリピニルエチルエーテル(ルトナール(Lu to-nal) A 2 5) 3. 5 重量部、

2 - エチルプチルアルヂヒドとトリエチレング リコールとより成るポリアセタール

8. 3 重量部、

2 - (6 - メトキシーナフト - 2 - 1 ル) - 4, 6 - ピスートリクロルメチル - s - トリアジン 0.2 重量部、

クリスタルパイオレツトペース 0.01重量部、

より成る溶液を製造した。導電性の分離層が設けられた、若干収縮性の平滑なニッケルシリングへ、2回の噴霧コーチングとともに中間乾燥することにより良表面品質の75μm厚の層を

施とした。との場合回転する円筒を、引続き約30分赤外線下で十分に乾燥した。印刷すべを モチーフの、階調度が32線/cmの網目で種々 の面積被覆率の像部分へ変換されたポッチプ下 に十分に跳光した。。-ナフトキノン-ップ ドをベースとする半分厚のポッチプで6倍の鋸 光時間が必要であつた。以下の組成:

NaOH

0.5%,

珪酸ナトリウム×水分9

0.85,

エチレングリコールモノーn-プチルエーテル 1.0%、

完全脱塩水

9 7. 7 %

より以る溶液で現像した。

さらに、この回転は光せるシリンダを、相応 する大きさの、現像剤が半分まで充填された槽 中へ浸徴した。脳の耐現像剤性は極めて良好で あり、かつレジスト緑の急勾配側面を可能にし た。シリンダを現像剤中で6分回転させた後、 現像槽を除去し、かつシリンダを水で洗浄しかつ空気中で乾燥した。

■ マリンダコフでは出位位で、ニックルルをのは出位位で、ニックリングでではなった。シャナーではステンシになった。からないが、カーカーのはは、カーカーのはは、カーカーのは、カーカーが、カーカーが、カーカーが、カーカーが、カーカーができるからである。

同じレジスト層を、原稿としてネガチブフイルムを使用した場合に反転尚と類似に使用する とができる。相応な厚さの加工すべきネガチ プレジストが市場に存在せずかつ大面積の銀フ イルムの再複写が高価であるので、この高 感度 のポジチブレジストをネガチブ加工することが 推奨される。とのため、ネガチプフイルム下の 回転結光後に、付加的にさらに30分現存の赤 外級下に加熱しかつシリングを原稿なしに光源 下に後路光する。最後に、ポジチブ作業法の場 合と同じニンケル印刷シリングが得られた。

類似の結果が、分解性化合物として、n-へ プタナールおよびテトラエチレングリコールよ り似るポリアセタールを使用した場合に得られ た。

例 6

例1の場合と同じノポラック

6 4 重量部

ポリピニルメチルエーテル (ルトナール (Lut-onal) M 4 () 11重量部

2 - エチルプチルアルデヒドおよびヘキサン-

分だけが透明であるネガチブ原稿を使用した。 遅電回路が修正し去られた、すなわち被覆され たネガチブ遅電回路原稿のコピーを使用した。

孔目を露光した後、この部分を、例4の場合と同じ現像剤で現像、すなわち洗除した。次いて、孔目の部分をメッキにより増強し、かつ錫メッキないしは Pb/Sn メッキする前に、ネガチブの回路原稿で終光したが、但し現像しなかった。

孔部分をメッキにより増強した。引続いて、 このコーチングせる板を20分110℃で熟処 埋し、全面を後露光しかつここではじめてて現像 した。その選光せる銅をエッチングし去り、その明光せる銅をエッチングし去り、とものではない。 合い・、特電パンド巾50 дm 以下の解像 られた、導電パンド巾50 дm 以下の解像工いが い唯一のコーチングを使用する2つの被写工いいず 実際に1つだけの(ネガチブ)原格およびいず れにせよ現在する装置の使用。

第2の後写工程を、前述のように反転法では

1,6-ジォールより成るポリアセタール

15重性部

トリメトキシメタンおよび 5 - オキサー 7 , 7
- ジーヒドロキシメチルーノナン - 1 - オール より成るポリオルトエステル 9.5 単監部

2 - アセナフト・5 - イル-4,6 - ピスート リクロルメチル-s-トリアジン

0.4 重量部

クリスタルバイオレツトペース 0.1重量部

普通市版の枝幡装置中で、とのレジストフイルムを、全面被機の銅張り絶縁材料板へ然圧下に脱こし、放冷しかつキャリャフイルムを除去した。この場合レジスト層が、孔を被機(テント状被機)するかまたは引裂けるかということは、この有利な方法の場合重要でない、それというのも第1の作業工程において孔目がいれれてせよ時出しないからである。このため、孔部

なく、ポッチプ法で実施する場合、 無処理および後端光がなくなるにせよ;但し付加的に回路原稿のポッチプフイルムが必要である。 これら2 つの変法の利点は、 第2の複写がメッキににより損傷されずかつ、 回路の複写がメッキによりすでに増強せる孔部分上へ起伏をなして行わればならないのを回避しうることである。

サタノン

5 2 重量部

例1の場合と问じノポラック 34重量部

1 , 3 - ビス - (5 - プチル - 5 - エチル - 1, 3 - ジオキサン - 2 - 1 ルオキシ) - 2 - プチ ル - 2 - エチル・プロパン

9重量部

例3の場合と问じポリエチルアクリレート

4.8 単世部

2 … (4 - エトキシーナフトー 1 … イル) … 4 , 6 … ピスートリクロルメチル - s .- トリアジン " 0.18重量部

クリスタルバイオレツトペース 0.0・2 重散部

ポンチブ層のオガチブ加工は、約5×10⁻² ジュール/cm~250×10⁻² ジュール/cmの照射 エネルギの場合に可能である。実際の電子級感 度は、後加熱の時間および温度を最適化するこ とによりさらに改善することができる。 これに対し、ポジチブ作業方法で、すなわち 電子般照射しかつ引続き照射部分を同じ現像剤 で30秒で除去する場合、55×10⁻² ~ 80× 10⁻² ジュール/cmの最低エネルギが必要であ る。

復代理人 弁理士 矢 野 敏 雄



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.